

Softwaretechnik 1 - 4. Tutorium

Tutorium 03

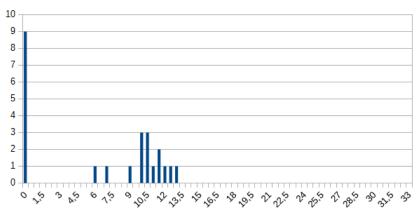
Felix Bachmann | 26.06.2017

KIT - INSTITUT FÜR PROGRAMMSTRUKTUREN UND DATENORGANISATION (IPD)

4. Übungsblatt Statistik







Ø 6,45 bzw. 10,33 von (bisher) 15+1

Recap

Orga

26.06.2017



Allgemein

Form bei handschriftlichen Abgaben...

Tipps

3/43



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

Tipps



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

 Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"
- "Versehen Sie die Zustandsübergänge mit Ereignissen und Operationen."



Aufgabe 1 (Zustandsdiagramm - LEZ): Ø 2,81 bzw. 4,5 von 5+1

- Hierarchie sinnvoll, wenn aus mehreren Zuständen gleiche Übergänge in den gleichen Zustand gehen
- nach VL gibt es im Zustandsdiagramm kein "Karo"
- "Versehen Sie die Zustandsübergänge mit Ereignissen und Operationen."
 - ⇒ kann in Klausur bei Nichtbeachtigung Punktabzug geben



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

Tipps



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

• bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren

26.06.2017



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

■ bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"

26.06.2017



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren
 z.B. "teilnehmen" => "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung
- "wissenschaftlicher Mitarbeiter" = Attribut und Klasse



Aufgabe 2 (Abbottsche Methode): Ø 1,73 bzw. 3,19 von 5

- bei "auseinandergezogenen Verben" alle Teile des Verbs markieren z.B "teilnehmen" ⇒ "Studenten nehmen an VL teil"
- Worte kommen mehrfach vor ⇒ jedes Mal markieren!
- bei jedem "ist", "sind", etc. Vererbung
- "wissenschaftlicher Mitarbeiter" = Attribut und Klasse

Aufgabe 3 (iMage-GUI): ∅ (tbd)

(nächstes Mal)



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

 nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

- nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter
 - ⇒ die Entscheidung den Zustand intern als int zu repräsentieren muss versteckt werden



Aufgabe 4 (Geheimnisprinzip): Ø 1,92 bzw. 3,07 von 5

- nicht nur die öffentlichen Konstanten sind problematisch, sondern auch die getter und setter
 - ⇒ die Entscheidung den Zustand intern als int zu repräsentieren muss versteckt werden
 - ⇒ nach außen immer boolean benutzen (wohldefiniert!)



haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut

Befehl

Tipps

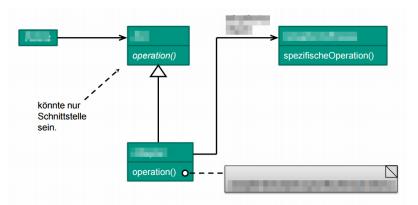


haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut

⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Welches Entwurfsmuster?

Recap **-00**000000 Gruppenarbeit

Memento

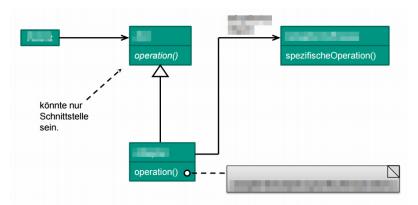
Befehl

Feedback 26.06.2017

7/43



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

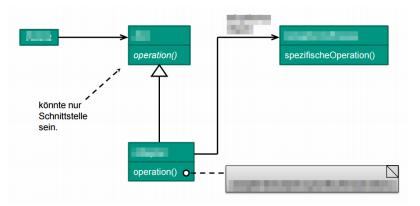


Welches Entwurfsmuster? (Objekt-)Adapter

26.06.2017



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

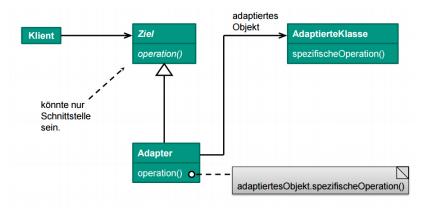


Welche Klassen?

Orga	
00000	



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



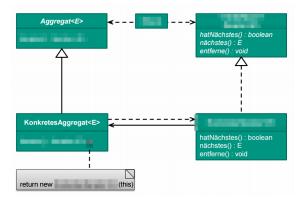
Welches Entwurfsmuster?

Orga	
00000	

10/43



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Welches Entwurfsmuster? Iterator



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

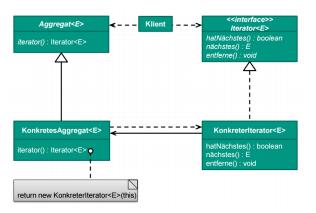


Welche Klassen und Methoden?

Orga	
00000	

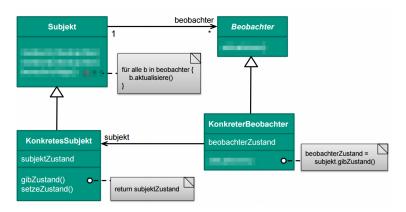


- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



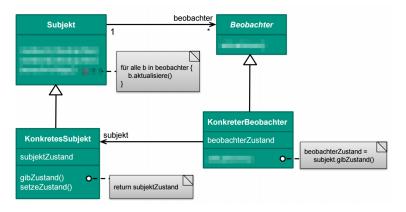


- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler





- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler

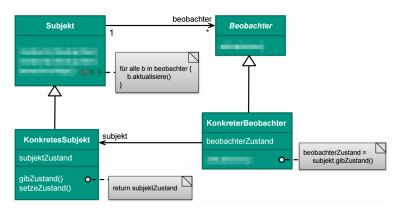


Ist wohl ein Beobachter:)

Orga	несар
00000	00000
Felix Bachmann	- SWT1



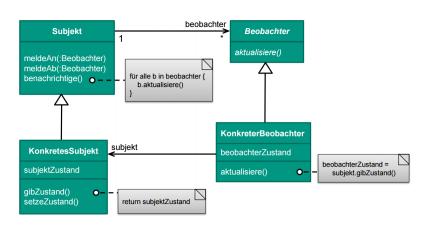
- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Ist wohl ein Beobachter:) Methoden?



- haben uns erste Entkopplungmuster angeschaut
 - ⇒ Beobachter, Iterator, Adapter, Stellvertreter, Vermittler



Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster
 - Adapter fertig
 - Beobachter fertig
 - Iterator fertig
 - Stellvertreter fertig
 - Vermittler fertig
 - (Brücke)
- Varianten-Muster
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster
- Varianten-Muster
 - (Abstrakte Fabrik)
 - (Besucher)
 - Schablonenmethode
 - **Fabrikmethode**
 - Kompositum
 - Strategie fertig
 - Dekorierer
- Zustandshandhabungs-Muster
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben

⇒ keine Wiederholung desselben Codes

Varianten-Muster



Übergeordnetes Ziel

- Gemeinsamkeiten herausziehen und an einer Stelle beschreiben
 - ⇒ keine Wiederholung desselben Codes
 - ⇒ bessere Wartbarkeit/Erweiterbarkeit

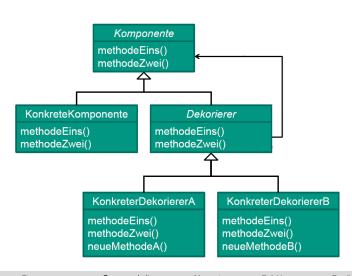
Jetzt: Gruppenarbeit



- ihr kriegt pro Reihe eine Aufgabe
- ihr habt Zeit zum Bearbeiten
- Abgleichung mit Musterlösung
- 4 ihr stellt den anderen eure Lösung vor

Vorstellung Dekorierer





MuLö Dekorierer



Wo Gemeinsamkeiten?

Die beiden Methoden methodeEins() und methodeZwei().

Wo Variation?

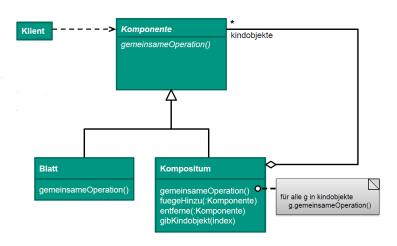
In den KonkretenDekorierern bzw. ihren Methoden. Hier: neueMethodeA(), neueMethodeB().

Wozu Instanzvariable?

Weiterleitung von Aufrufen der methodeEins() und methodeZwei() an die KonkreteKompenente.

Vorstellung Kompositum





MuLö Kompositum



Wo Gemeinsamkeiten?

gemeinsameOperation().

Wo Variation?

In Blatt/Kompositum-Klassen mit verschiedenen zusätzlichen Operationen.

Zusammengesetzt vs. nicht-zusammengesetzt

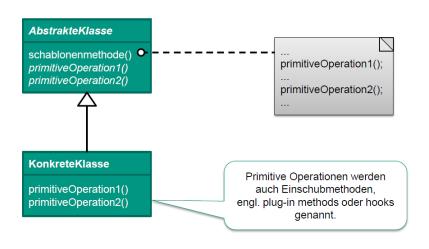
Kompositum = zusammengesetzt, Blatt = nicht-zusammengesetzt

Felix Bachmann - SWT1

26.06.2017

Vorstellung Schablonenmethode





MuLö Schablonenmethode



Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der Schablonenmethode.

Wo Variation?

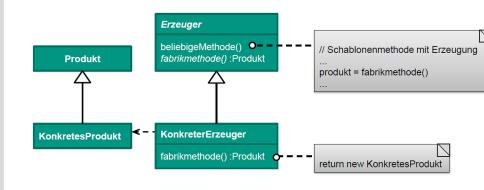
In den Einschubmethoden. (hier: primitiveOperation1() und primitiveOpoeration2())

Schablonenmethode vs. Einschubmethode

Einschubmethode ist eine der Methoden, die von der Schablonenmethode aufgerufen wird und deren Implementierung in den Unterklassen stattfindet.

Vorstellung Fabrikmethode





MuLö Fabrikmethode



Wo Gemeinsamkeiten?

Reihenfolge der Methodenaufrufe in der beliebigenMethode().

Wo Variation?

In der Fabrikmethode.

Klasse des Objekts, Oberklasse, Unterklasse

Klasse des Objekts = KonkretesProdukt, Oberklasse = Produkt, Unterklasse = KonkreterErzeuger

Unterschied zu Schablonenmethode?

Fabrikmethode benutzen, wenn ein Objekt erzeugt wird. Fabrikmethode ist Einschubmethode des Musters "Schablonenmethode".

Wahr/falsch

Fabrikmethode ist eine Einschubmethode, keine Schablonenmethode.

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster
 - (Einzelstück)
 - (Fliegengewicht)
 - Memento
 - (Prototyp)
 - Zustand
- Steuerungs-Muster
- Bequemlichkeits-Muster

Zustandshandhabungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)

26.06.2017

Tipps

Zustandshandhabungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

- den Zustand eines Objektes beschreiben (wer hätt's gedacht? :D)
- aber unabhängig von dem Zweck des Objekts!

26.06.2017



Problem

internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen



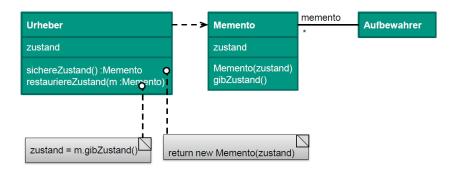
Problem

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!

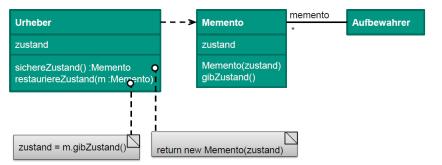


Problem

- internen Zustand eines Objekts "externalisieren", um z.B.
 Zurücksetzen möglich zu machen
- ohne Kapselung zu verletzten!







Problem gelöst?

oooo oooo Felix Bachmann – SWT1

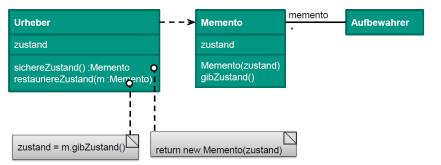
Recap 000000000 Gruppenarbeit

Memento ○○○●

Befehl 000000 Feedback O

oack Tipps





Problem gelöst?

Ja

Felix Bachmann - SWT1

Recap

Gruppenarbeit

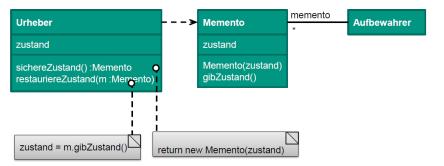
Memento 0000

Befehl

Feedback

Tipps



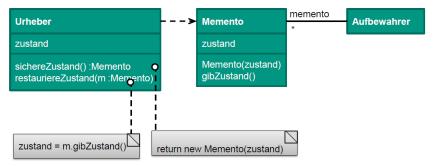


Problem gelöst?

- Ja
 - Zustand durch Memento externalisiert

Tipps





Problem gelöst?

Recap

- Ja
 - Zustand durch Memento externalisiert
 - Kapselung nicht verletzt (Nutzer ruft nur sichereZustand() auf und kriegt neuen Memento)

Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit

Memento 000

Befehl

Feedback

26.06.2017

Kategorien der Entwurfsmuster



- Entkopplungs-Muster fertig
- Varianten-Muster fertig
- Zustandshandhabungs-Muster fertig
- Steuerungs-Muster
 - Befehl
 - (master/worker)
- Bequemlichkeits-Muster

Steuerungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

Steuerungs-Muster



Übergeordnetes Ziel

steuern den Kontrollfluss

⇒ zur richtigen Zeit richtige Methoden aufrufen



Problem

■ Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion



Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen

26.06.2017



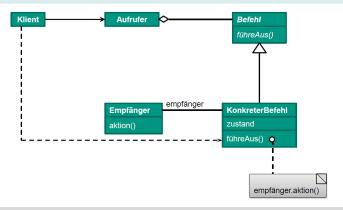
Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
 - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren

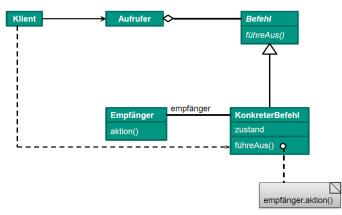


Problem

- Parametrisieren von Objekten mit einer auszuführenden Aktion
- komplexe Operationen aus primitiven Operationen aufbauen
 - ⇒ Befehl nicht als Methode, sondern als Objekt modellieren







Was haben wir erreicht?

 Orga
 Recap

 00000
 000000000

 Felix Bachmann - SWT1

Gruppenarbeit 00000000000 Memento 0000 Befehl 000●000

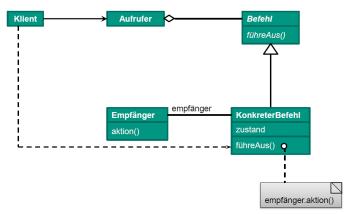
Feedback

6 0017

26.06.2017

Tipps 0000 34/43





Was haben wir erreicht?

 Austauschbarkeit: Befehle unabhängig vom Aufrufer, universell einsetzbar

Felix Bachmann - SWT1

Recap

Gruppenarbeit

Memento

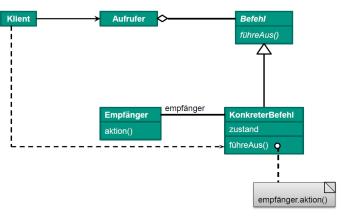
Befehl 0000000 Feedback

26.06.2017

34/43

Tipps





Beispiel!

Orga Felix Bachmann - SWT1

Recap

Gruppenarbeit

Memento

Befehl 0000000 Feedback

Tipps 35/43



Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.



Wahr oder falsch?

Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich. wahr
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.



Wahr oder falsch?

- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird.
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger. wahr
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



- Bei dem Entwurfsmuster Befehl kennt der Empfänger den Befehl nicht, jedoch der Befehl den Empfänger.
- Ein Aufbewahrer im Entwurfsmuster Memento kann beliebig viele
 Mementos verwalten. Für die Restauration im Falle eines Reset ist er allerdings nicht verantwortlich.
- Die Fabrikmethode sorgt dafür, dass nur eine einzige Instanz einer Klasse fabriziert wird. falsch
- Eine Schablonenmethode ist immer auch eine Fabrikmethode.
 falsch
- Eine Komponente kann immer nur mit einem einzigen Dekorierer versehen werden.



Entwurfsmuster kommen sehr sehr wahrscheinlich dran!



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen

Tipps



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck
 - ⇒ nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen



- Entwurfsmuster kommen sehr sehr sehr wahrscheinlich dran!
- Kategorien helfen beim Lernen
- jedes Entwurfsmuster erfüllt einen bestimmten Zweck ⇒ nicht nur die Klassen und Methoden auswendig lernen, sondern das Prinzip verstehen
- bei Unklarheiten in Head First Design Patterns nachlesen ;)

Feedback - Sagt mir eure Meinung



- nehmt einen Zettel
- schreibt (konstruktives!) Feedback darauf
 - am besten ≥ 4 Stichpunkte
- legt euren Zettel beim Rausgehen nach vorne



Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben



Aufgabe 1: Shutterpile: Refaktorisierung + Entwurfsmuster anwenden

- Entwurfsmuster anschauen
- alte Tests verwenden + evtl. neue schreiben

Aufgabe 2: cmd-Programm für Pipeline

- wie Shutterpile-cmd, nur kommen nach Parameter "-p" noch Werte
- https:

//commons.apache.org/proper/commons-cli/usage.html



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

26.06.2017



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster



Aufgabe 3: Wo sind Entwurfsmuster in Shutterpile?

- Maßstab ist Musterlösung
- nur finden reicht nicht, auch erklären wie und warum

Aufgabe 4: Entwurfsmuster in Java-API

es handelt sich um "einfachere" Muster

Aufgabe 5: Entwurfsmuster - Kaffeemaschine

ein Muster anwenden

Denkt dran!



Abgabe

- Deadline am 27.6. um 12:00
- Aufgabe 3-5 handschriftlich

Befehl

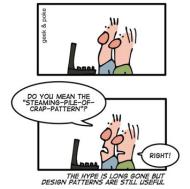
26.06.2017

Tipps

Bis dann! (dann := 03.07.18)







Orga

Felix Bachmann - SWT1

Recap

Gruppenarbeit

Memento

Befehl

26.06.2017

Feedback **Tipps** 00000 42/43